

研究評価委員会「次世代スマートデバイス開発プロジェクト」(事後評価)分科会

日時： 2018年11月1日(木) 10:00~16:55

場所： WTCコンファレンスセンター Room A (世界貿易センタービル3F)

議事次第

【公開セッション】

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. 開会、資料の確認 | (説明 5 分) | 10:00~10:05 |
| 2. 分科会の設置について | (説明 5 分) | 10:05~10:10 |
| 3. 分科会の公開について | (説明 5 分) | 10:10~10:15 |
| 4. 評価の実施方法について | (説明 15 分) | 10:15~10:30 |
| 5. プロジェクトの概要説明 | | |
| 5.1 次世代スマートデバイス開発プロジェクトについて | (説明 30 分) | 10:30~11:00 |
| 「事業の位置づけ・必要性」、「研究開発マネジメント」、「研究開発成果」、 | | |
| 「成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通し」について | | |
| 5.2 質疑応答 | (質疑 20 分) | 11:00~11:20 |

【非公開セッション】

- | | | |
|--|--------------------------|-------------|
| 6. プロジェクトの詳細説明 | | |
| 6.1. 車載用障害物センシングデバイスの開発 (委託、助成事業) | | |
| 6.1.1 助成事業の研究開発について (デンソー) | (説明 12 分、質疑 8 分) | 11:20~11:40 |
| ————— (昼休み 50 分) ————— | | 11:40~12:30 |
| 6.1.2 委託事業の研究開発成果について (デンソー、ラピスセミコンダクタ、産総研) | (説明 45 分、質疑 30 分、入替 2 分) | 12:30~13:47 |
| 6.1.3 成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて (ラピスセミコンダクタ) | (説明 8 分、質疑 6 分、入替 2 分) | 13:47~14:03 |
| 6.1.4 成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて (図研) | (説明 8 分、質疑 6 分、入替 2 分) | 14:03~14:19 |
| 6.1.5 成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて (住友精密工業) | (説明 8 分、質疑 6 分) | 14:19~14:33 |
| ————— (実施者入替 休憩) ————— | | 14:33~14:50 |
| 6.2. プローブデータ処理プロセッサの開発 (助成事業) | | |
| 6.2.1 研究開発成果について (富士通) | (説明 35 分、質疑 20 分) | 14:50~15:45 |
| 6.2.2 成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて (富士通) | (説明 10 分、質疑 10 分) | 15:45~16:05 |
| ————— (全実施者退室) ————— | | 16:05~16:10 |
| 7. 全体を通しての質疑 | (質疑 15 分) | 16:10~16:25 |

————— (実施者、一般傍聴者入室) —————

16:25～16:30

【公開セッション】

8. まとめ・講評

(講評 20分) 16:30～16:50

9. 今後の予定、その他

(説明 5分) 16:50～16:55

10. 閉会

以上